Rec'd PCI/PTO US had 2005



特 許 協 力 条 約

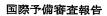
REC'D 22 AUG 2003
WIPO PCT

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の 書類記号 310200996971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。									
国際出願番号 PCT/JP02/11659	国際出願日 (日.月.年) 08.11.02 優先日 (日.月.年)									
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' HO1L27/108 HO1L21/8242 G11C11/407 G11C11/409										
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所										
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。										
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。										
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。										
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。										
I X 国際予備審査報告の基础	I X 国際予備審査報告の基礎									
Ⅱ □ 優先権										
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	Ⅲ									
IV	·									
▼ 区 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明▼ I ある種の引用文献										
Ⅷ □ 国際出願の不備	VII 国際出願の不備									
VII 国際出願に対する意見										
·										
国際予備審査の請求書を受理した日 08.11.02	国際予備審査報告を作成した日 08.08.03									
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JF 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4	五山旭即、流流)									



国際出願番号 PCT/JP02/11659

						_				
I. 国際予備審査報告の基礎										
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)										
	X 出願時の国際出願書類									
	П	明細書	第		ページ、	出願時に提出されたもの				
	_	明細魯	第		~->;	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの				
		明細書	第 _		ページ、	付の書簡と共に提出されたもの				
		請求の範囲	第		項、	出願時に提出されたもの				
	_	請求の範囲	第 _		項、	PCT19条の規定に基づき補正されたもの				
		請求の範囲			項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの				
		請求の範囲	第 _		項、	付の書簡と共に提出されたもの				
	\Box	図面	第		ページ/図、	出願時に提出されたもの				
	_	図面	第		ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの				
		面図	第 _		ページ/図、	付の書簡と共に提出されたもの				
	П	明細書の配列	引表の	部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの				
	ш	明細書の配列			ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの				
}		明細書の配列			ページ、	付の書簡と共に提出されたもの				
•										
2.	-	上記の出願書業	頁の言	語は、下記に示す場合	今を除くほか、こ	の国際出願の言語である。				
	-	上記の書類は、	下記	の言語である	語であ	る。				
	ſ	国際調査	のたと	めに提出されたPCT	毎回23 1(6)にい	う細訳文の意築				
	i	_		3(b)にいう国際公開の						
	ı I	= :								
	ı	国际了佣	₩20	のために提出されたP	C T規則55.2また	とは55.3にいう翻訳文の言語				
3.	3	この国際出願に	は、ヌ	クレオチド又はアミ	ノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。				
	ſ	この国際	出顧	こ含まれる書面による	配列表					
	□ この国際出願に含まれる書面による配列表□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表									
	ſ	_								
	į					出された 書面による配列表				
	Į					是出された磁気ディスクによる配列表				
	Į	_ 出願後に	提出し	した書面による配列表	が出願時における	国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述				
		男の提出								
	l	_」 沓面によ があった		列表に記載した配列と	磁気ディスクによ	こる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出				
4.	4		•	事をおり出るとしょ						
44.	ГÎ	用止により、 明細書		書類が削除された。	ページ					
	님									
	님	請求の範囲	第 _		項 					
	Ш	図面	図面	iの第	~~	ジ/図				
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)										
ł		•								
Ī										



国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP02/11659

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につい 文献及び説明	Nての法第12条 	(PCT35条(2)) 	に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-1	5	
	進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-1	5	有 無
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲 _	1-1	5	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 11-86549 A(株式会社日立製作所)1999.03.30 文献2: JP 5-54653 A(株式会社日立製作所、日立デバイスエンジニアリング株式会

社) 1993. 03. 05

文献 3 : US 6046924 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 2000.04.04

請求の範囲1-15

国際調査報告で列記した文献 $1\sim3$ は、当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であって、いずれの文献にも、請求の範囲1-15に示す技術について記載も示唆もされていない。